19 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

® Offenlegungsschrift

® DE 44 11 862 A 1



DEUTSCHES PATENTAMT Aktenzeichen:

P 44 11 862.7

Anmeldetag:

6. 4.94

12.10.95 Offenlegungstag:

(51) Int. Cl.6:

B01F17/00 C 04 B 41/81 C 04 B 35/00 // B01F 17/16,17/28, 17/54,C04B 35/10.

35/56,35/58

(7) Anmelder: Institut für neue Materialien gemeinnützige GmbH Universität des Saarlandes, 66123 Saarbrücken, DE

(74) Vertreter:

Weinhold, P., Dipl.-Chem. Dr.; Barz, P., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat., 80803 München; Dannenberg, G., Dipl.-Ing.; Gudel, D., Dr.phil.; Schubert, S., Dipl.-Ing., Pat.-Anwälte, 60313 Frankfurt

② Erfinder:

Schmidt, Helmut, Prof. Dr., 66130 Saarbrücken, DE; Naß, Rüdiger, Dr., 66292 Riegelsberg, DE

(a) Verfahren zur Herstellung homogener Mehrkomponenten-Dispersionen und davon abgeleiteter Produkte

Beschrieben wird ein Verfahren zur Herstellung von homogenen Mehrkomponenten-Dispersionen, bei dem man feindisperse Teilchen in einem wäßrigen und/oder organischen Medium dispergiert und das dadurch gekennzeichnet ist, daß man

(a) im Falle des Vorliegens von Teilchensorten mit schlecht bzw. inkompatibler Natur der an der Oberfläche der Teilchensorten vorhandenen Gruppen mindestens eine Sorte von Teilchen mit Spezies A in Kontakt bringt, die über mindestens eine Gruppe B und mindestens eine Gruppe Y verfügen, wobei unter den eingesetzten Bedingungen die Gruppen B mit auf der Oberfläche dieser mindestens einen Sorte von Teilchen vorhandenen Gruppen X kovalente, ionische oder Komplexbindungen ausbilden und die Gruppen Y Gruppen sind, die hinsichtlich ihrer Natur mit den Oberflächengruppen der übrigen in der Dispersion vorhandenen Teilchensorte(n) kompatibel sind; oder

(b) im Falle des Vorliegens von Teilchensorten, von denen mindestens eine Sorte von Teilchen auf der Oberfläche Gruppen X aufweist und mindestens eine andere Sorte von Teilchen auf der Oberfläche Gruppen W aufweist, diese Teilchen mit Spezies D in Kontakt bringt, die über mindestens eine Gruppe B und mindestens eine Gruppe E verfügen, wobei unter den eingesetzten Bedingungen zum einen die Gruppen X und die Gruppen B und zum anderen die Gruppen E und die Gruppen W kovalente, ionische oder Komplexbindungen ausbilden; oder

(c) im Falle des Vorliegens von Teilchensorten mit deutlich unterschiedlicher ...

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung homogener Mehrkomponenten-Dispersionen und davon abgeleiteter Produkte, insbesondere ein Verfahren zur Herstellung von homogenen Mehrkomponenten-Dispersionen, bei dem Teilchen mit einer mittleren Teilchengröße von vorzugsweise nicht mehr als 100 µm in einem wäßrigen und/oder organischen Medium dispergiert werden.

Bei der Herstellung von keramischen Werkstoffen, Gläsern und Kompositwerkstoffen werden die dafür benötigten feinteiligen Ausgangsstoffe, wie z. B. die Oxide, Nitride, Boride, Carbide und Carbonitride von Al, Si, Zr und Ti und die Silizide, Sulfide, Arsenide, Antimonide, Selenide, Phosphide und Telluride von Alkalimetallen, Erdalkalimetallen, Sc, Y, Ti, Zr, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Fe, Co, Ni und der Lanthaniden in der Regel zunächst zu einer Suspension (Schlicker) der Ausgangsmaterialien in einem wäßrigen oder organischem Dispergiermedium verarbeitet. Der Schlicker wird nach entsprechender Konditionierung (Einstellung von Rheologie, Feststoffgehalt, Dispersionszustand etc.) entweder mit entsprechenden Formgebungsverfahren direkt zu einem Grünkörper verarbeitet oder zunächst in ein Pulver überführt, das entweder direkt zu einem Grünkörper gepreßt oder redispergiert wird und dann durch entsprechende Formgebungsverfahren zu einem Grünkörper geformt wird. Geeignete Formgebungsverfahren sind Foliengießen, Schlickergießen, Druckgießen, Elektrophorese, Spritzgießen, Gefriergießen, Zentrifugieren, Gel-Casting, Sedimentieren, Heißgießen und Gefrierspritzgießen. Aus dem Grünkörper erhält man schließlich durch Sintern den gewünschten Werkstoff bzw. Sinterkörper.

Zum Dichtsintern der meisten keramischen Ausgangsmaterialien sind Sinteradditive erforderlich, z. B. feindisperser Kohlenstoff (Ruß) und/oder Metalle wie z. B. feinteiliges Al und B oder aus den oben erwähnten Ausgangsmaterialien ausgewählte Stoffe. Dispergiert man diese Sinteradditive bei der Herstellung des Schlikkers in wäßrigen oder organischen Systemen, treten aufgrund unterschiedlicher oberflächenchemischer Eigenschaften und/oder stark unterschiedlicher Teilchengrößen der Einzelkomponenten Schwierigkeiten auf, z. B. derart, daß eine unerwünschte Bildung von Agglomeraten und Inhomogenitäten in dem erhaltenen Mehrkomponenten-Schlicker beobachtet werden. Naturgemäß macht sich eine derartige Inhomogenität bzw. Agglomeratbildung im Schlicker auch ungünstig in den letztendlich daraus erhaltenen Werkstoffen bemerkbar.

Ziel der vorliegenden Erfindung ist deshalb die Bereitstellung eines Verfahrens zur Herstellung von Mehrkomponenten-Dispersionen von feindispersen Teilchen, insbesondere Teilchen einer mittleren Teilchengröße von nicht mehr als 100 μm, vorzugsweise nicht mehr als 50 μm und insbesondere nicht mehr als 10 μm, in denen die Teilchen sehr homogen verteilt sind und die sich dadurch zur Herstellung von festen Produkten, z. B. Sinterkörpern, mit ausgezeichneter Homogenität und daraus resultierenden vorteilhaften Eigenschaften eignen.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von homogenen Mehrkomponenten-Dispersionen, bei dem feindisperse Teilchen in einem wäßrigen und/oder organischen Medium dispergiert werden, wobei man

35

40

45

50

(a) im Falle des Vorliegens von Teilchensorten mit (vergleichbarer oder deutlich unterschiedlicher (mittlerer) Teilchengröße und) schlecht bzw. inkompatibler Natur der an der Oberfläche der Teilchensorten vorhandenen Gruppen mindestens eine Sorte von Teilchen mit Spezies A in Kontakt bringt, die über mindestens eine Gruppe B und mindestens eine Gruppe Y verfügen, wobei unter den eingesetzten Bedingungen die Gruppen B mit auf der Oberfläche dieser mindestens einen Sorte von Teilchen vorhandenen Gruppen X kovalente, ionische oder Komplexbindungen ausbilden und die Gruppen Y Gruppen sind, die hinsichtlich ihrer Natur mit den Oberflächengruppen der übrigen in der Dispersion vorhandenen Teilchensorte(n) kompatibel sind; oder

(b) im Falle des Vorliegens von Teilchensorten (mit vergleichbarer oder deutlich unterschiedlicher (mittlerer) Teilchengröße), von denen mindestens eine Sorte von Teilchen auf der Oberfläche Gruppen X aufweist und mindestens eine andere Sorte von Teilchen auf der Oberfläche Gruppen W aufweist, diese Teilchen mit Spezies D in Kontakt bringt, die über mindestens eine Gruppe B und mindestens eine Gruppe E verfügen, wobei unter den eingesetzten Bedingungen zum einen die Gruppen X und die Gruppen B und zum andern die Gruppen E und die Gruppen W kovalente, ionische oder Komplexbindungen ausbilden; oder

(c) im Falle des Vorliegens von Teilchensorten mit deutlich unterschiedlicher (mittlerer) Teilchengröße die Teilchen separat als solche oder in Dispersion mit einander entgegengesetzten Oberflächenladungen versieht und die so behandelten Teilchen dann vermischt.

Bei den zu dispergierenden Teilchen handelt es sich vorzugsweise um Teilchen aus Stoffen, die bei der Herstellung von keramischen Materialien, Gläsern und Kompositen (z. B. Keramik/Keramik, Glas/Keramik, Glas/Metall und Keramik/Metall) Verwendung finden können. Somit handelt es sich insbesondere um feste Teilchen anorganischen oder metallischen Ursprungs sowie Kohlenstoffteilchen. Besonders bevorzugt handelt es sich um Teilchen aus Si, B, Al, Ti, Zr, W, Mo, Cr und Zn und den davon abgeleiteten (Misch-)Oxiden, Oxidhydraten, Nitriden, Carbiden, Boriden und Carbonitriden. Konkrete Beispiele hierfür sind (gegebenenfalls hydratisiertes) Al₂O₃, ZrO₂, Si₃N₄, Mullit, Cordierit, Perowskite, z. B. BaTiO₃, PZT und PLZT, SiC, TiC, Ti(C,N), B₄C, BN, AlN, TiB₂, ZrB₂, ZrC, WC, MoSi₂, Chromcarbid, Aluminiumcarbid und ZnO sowie Ruß. Selbstverständlich können auch Teilchen aus anderen Materialien, wie z. B. den eingangs erwähnten, erfindungsgemäß eingesetzt werden. Im allgemeinen enthalten die erfindungsgemäß herzustellenden Dispersionen Teilchen aus mindestens zwei unterschiedlichen Materialien.

Weiter werden erfindungsgemäß bevorzugt solche Materialien eingesetzt, bei denen es sich um sogenannte "nanoskalige" bzw. "nanodisperse" oder um sogenannte "Sub-Mikron"-Teilchen bzw. -Pulver handelt. "Nanoskalig" bedeutet im vorliegenden Zusammenhang eine durchschnittliche Teilchengröße von nicht mehr als 100 nm, insbesondere nicht mehr als 50 nm und besonders bevorzugt nicht mehr als 30 nm, während keine spezielle

44 11 862 DE

untere Teilchengrößengrenze besteht, diese aber vorzugsweise 0,1 nm und insbesondere 1 nm beträgt. "Sub-Mikron" bedeutet im vorliegenden Zusammenhang eine mittlere Teilchengröße von größer 100 nm bis 1 μm.

Selbstverständlich können auch größere Teilchen(sorten) im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzt werden, doch sollte die (mittlere) Teilchengröße vorzugsweise 100 µm, insbesondere 50 µm und besonders bevor-

zugt 10 um nicht übersteigen.

Die Varianten (a) bis (c) des erfindungsgemäßen Verfahrens dienen alle dazu, mindestens zwei Teilchensorten (in der Regel aus unterschiedlichen Materialien), die sich z. B. aufgrund ihrer unterschiedlichen Teilchengrößen und/oder unterschiedlichen Oberflächeneigenschaften als solche nur schlecht bzw. überhaupt nicht zu einigermaßen homogenen Dispersionen verarbeiten lassen, so zu modifizieren, daß sich ihre Oberflächen(eigenschaften) gleichen oder zumindest stark ähneln (Variante (a)), daß sich ihre Oberflächen gegenseitig elektrostatisch anziehen (Variante (c)) oder daß sie unter Einbeziehung ihrer Oberflächengruppen chemisch aneinandergebunden werden (Variante (b)).

Im folgenden werden die drei Varianten des erfindungsgemäßen Verfahrens näher diskutiert. Um die Darstellung zu vereinfachen, wird dabei von Zweikomponenten-Systemen ausgegangen, d. h. es sollen jeweils nur zwei Teilchensorten vorliegen, die sich entweder aufgrund ihrer deutlich unterschiedlichen Teilchengrößen und/oder aufgrund ihrer unterschiedlichen Oberslächeneigenschaften wenn überhaupt nur unter besonderen Vorkehrungen zu einer einigermaßen homogenen Dispersion verarbeiten lassen. Die vorliegende Erfindung ist aber nicht auf solche Zweikomponenten-Systeme beschränkt sondern es können auch drei, vier, fünf usw. Teilchensorten nebeneinander vorliegen, die sich auch hinsichtlich ihrer Teilchengröße und/oder Oberflächeneigenschaften ähneln oder gleichen können, solange nur mindestens eine Teilchensorte vorliegt, die mit den übrigen aus den obengenannten oder anderen Gründen nicht ohne weiteres homogene Dispersionen bilden kann. Auch ist es möglich, beim Vorliegen von mehr als zwei Teilchensorten zwei oder alle der erfindungsgemäßen Varianten (a) bis (c) miteinander zu kombinieren.

Die Variante (a) des erfindungsgemäßen Verfahrens ist z. B. dann ein vorteilhafter Weg zur Herstellung von homogenen Dispersionen, wenn sich die beiden Teilchensorten, die durchaus von vergleichbarer Größe sein können, hinsichtlich der Natur der Oberflächengruppen (deutlich) unterscheiden. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn es sich bei den Oberflächengruppen X um polare bzw. hydrophile Gruppen wie z. B. -OH, -COOH usw. handelt, während die zweite Teilchensorte über Oberflächengruppen verfügt, die unpolar bzw. hydrophob sind, wie beispielsweise Kohlenwasserstoffreste (z. B. - CH₃). Naturgemäß führt eine derartige Konstellation normalerweise zu Dispersionen, in denen die Teilchen mit polaren Oberflächengruppen X bevorzugt in Nachbarschaft zu Teilchen mit ähnlichen Oberflächeneigenschaften, also ebenfalls mit Oberflächengruppen X, und die Teilchen mit unpolaren Oberflächengruppen bevorzugt in Nachbarschaft zu Teilchen mit ebenfalls unpolaren Oberflächengruppen vorliegen, d. h. zu keiner statistischen Verteilung der Teilchen und damit zu Inhomogenitäten.

Gemäß der erfindungsgemäßen Variante (a) läßt sich dieser Zustand auf verschiedene Weisen so ändern, daß die Teilchen hinsichtlich ihrer Oberflächeneigenschaften sehr ähnlich bzw. sogar identisch werden und dadurch eine statistische Verteilung derselben in der Dispersion möglich wird. Dabei ist allen Möglichkeiten gemeinsam, daß eine oder beide Teilchensorten an ihrer Oberfläche so modifiziert werden, daß sich die Oberflächengruppen derselben danach stark ähneln oder sogar gleichen (z. B. alle hydrophob oder alle hydrophil sind). Dies wird dadurch bewerkstelligt, daß die Teilchen mit den Oberflächengruppen X mit Spezies (Verbindungen) A umgesetzt werden, die zum einen über eine Gruppe B, die mit den besagten Gruppen X unter Ausbildung einer kovalenten, ionischen oder Komplexbindung reagiert, und zum anderen über eine Gruppe Y verfügen, die den Gruppen, die sich auf der Oberfläche der anderen Sorte von Teilchen befinden, hinsichtlich ihrer Natur sehr ähnlich bzw. sogar identisch ist. Im Endeffekt bedeutet diese Vorgehensweise, daß die Oberflächengruppen X praktisch durch für die Herstellung einer homogenen Dispersion geeignete(re) Oberflächengruppen Y ersetzt werden. Man muß sich jedoch darüber im Klaren sein, daß die Gruppen X nicht einfach entfernt werden, sondern in veränderter Form (nämlich als Teil einer kovalenten, ionischen oder Komplexbindung) noch immer vorhanden sind und lediglich quasi als Verankerungsstelle für die "neuen" Oberflächengruppen Y dienen. Im Idealfall sind die Gruppen auf der Oberfläche der anderen Teilchensorte ebenfalls Gruppen Y, wenngleich es in vielen Fällen auch ausreicht, wenn es sich bei diesen Oberflächengruppen um solche handelt, die hinsichtlich ihrer Natur derselben Klasse wie die Gruppen Y zuzuordnen sind. Beispielsweise ist es im allgemeinen ausreichend, daß wenn die Oberflächengruppen der anderen Teilchensorte saure Gruppen sind, die Gruppe Y ebenfalls eine saure Gruppe (z. B. eine Carbonsäure- oder Sulfonsäure-Gruppe) darstellt. Entsprechendes gilt selbstverständlich auch im Fall von beispielsweise basischen, unpolaren oder polaren Gruppen. Weiter kann es sich bei den Oberflächengruppen der anderen Teilchensorte bereits um solche handeln, die auf ähnliche Weise wie die Gruppen Y an der Oberfläche dieser anderen Teilchensorte befestigt wurden. Mit anderen Worten, es ist selbstverständlich auch möglich, die andere Teilchensorte, die beispielsweise Oberflächengruppen X' aufweist. mit Spezies A', die mindestens eine Gruppe B' und mindestens eine Gruppe Y' aufweisen, so zu modifizieren, daß letztendlich Oberflächengruppen Y' vorliegen, die den Oberflächengruppen Y gleichen oder zumindest hinsichtlich ihrer Natur mit diesen vergleichbar sind. Aus Gründen der Arbeitsökonomie wird es jedoch in aller Regel bevorzugt, nur eine Sorte von Teilchen so zu modifizieren, daß danach deren Oberflächengruppen mit den Oberflächengruppen der anderen Sorte von Teilchen kompatibel sind. Es kann jedoch auch der Fall auftreten, daß z.B. Spezies A mit geeigneter Gruppe B und geeigneter Gruppe Y nicht oder nur schwer zugänglich sind und es deshalb vorteilhafter ist, (leichter zugängliche) Spezies A mit mindestens einer Gruppe B und mindestens einer Gruppe V einzusetzen und dafür auch die Oberflächengruppen (z. B. Y) der anderen Sorte von Teilchen so zu modifizieren, daß sie mit den Gruppen V komopatibel (oder sogar identisch) sind.

Die Umsetzung der Teilchensorte mit den Oberflächengruppen X und den Spezies A kann entweder in Anwesenheit der anderen (gegebenenfalls bereits oberflächenmodifizierten) Teilchensorte (z. B. im Dispergiermedium) oder getrennt davon (vor der Herstellung der endgültigen Dispersion) erfolgen. Die letztere Variante hat den Vorteil, daß sie auch dann eingesetzt werden kann, wenn nicht auszuschließen ist, daß unter den eingesetzten Reaktionsbedingungen auch die Oberflächengruppen der anderen Teilchensorte mit den Gruppen B oder sogar den Gruppen Y reagieren oder die andere Teilchensorte zu irgendwelchen Störungen der

Umsetzung zwischen den Gruppen X und B führen kann.

Die Vorgehensweise bei der obigen Umsetzung bzw. Oberflächenmodifizierung ist am Beispiel nanoskaliger Teilchen ausführlich in der DE-A-42 12 633 beschrieben, auf deren Offenbarung hiermit im vollen Umfang Bezug genommen wird. Wenn die Oberflächenmodifizierung der einen Teilchensorte in Abwesenheit der anderen Teilchensorte durchgeführt wird, kann das dabei eingesetzte Dispergiermedium danach in üblicher Weise entfernt werden (z. B. durch Filtration), woran sich ein Waschen und Trocknen der Teilchen anschließen kann. Diese Vorgehensweise hat auch den Vorteil, daß in der später herzustellenden homogenen Dispersion keine restlichen (d. h. nicht umgesetzten) Spezies A mehr vorhanden sind. Die so modifizierten Teilchen können dann zusammen mit der nicht modifizierten bzw. ebenfalls vorher in geeigneter Weise modifizierten anderen Teilchensorte im eigentlichen Dispergiermedium miteinander dispergiert werden, um eine homogene Dispersion herzustellen.

Konkrete Spezies A und geeignete Dispergiermedien usw. werden weiter unten noch angegeben.

Die Variante (b) des erfindungsgemäßen Verfahrens ist besonders vorteilhaft, wenn Teilchensorten mit deutlich unterschiedlicher Teilchengröße gemeinsam dispergiert werden sollen, ist jedoch auch auf die Dispergierung von Teilchensorten mit vergleichbarer Größe mit Vorteil anwendbar. Dennoch soll diese Variante (b) für den Fall der gemeinsamen Dispergierung von (deutlich) größeren Teilchen mit Oberflächengruppen X (z. B. Teilchen im Sub-Mikron- bzw. Mikron-Bereich) und (deutlich) kleineren Teilchen mit Oberflächengruppen W (z. B. nanoskaligen Pulvern) näher erläutert werden. Die Variante (b) unterscheidet sich von der Variante (a) im wesentlichen nur dadurch, daß die Gruppe Y der Spezies A, die im Fall der Variante (a) lediglich mit den Oberflächengruppen der anderen Teilchensorte kompatibel sein muß, durch die Gruppe E ersetzt wird, die mit den Oberflächengruppen W der anderen Teilchensorte unter Ausbildung einer kovalenten, ionischen oder Komplexbindung reagieren kann (ähnlich wie im Fall der Gruppen X und B). Obwohl auch im Fall der Variante (b) die Umsetzung zwischen den Gruppen X und B mit den Gruppen E und W gleichzeitig (im endgültigen Dispergiermedium) erfolgen kann, ist es bevorzugt, diese Umsetzungen nacheinander durchzuführen. Besonders bevorzugt ist es, zunächst die größeren Teilchen mit den Oberflächengruppen X mit den Spezies D umzusetzen (wie im Fall der Variante (a) mit den Spezies A), das dabei verwendete Dispergiermedium danach zu entfernen und die erhaltenen Teilchen zu waschen und gegebenenfalls zu trocknen. Daraufhin können die so oberflächenmodifizierten Teilchen mit den kleineren Teilchen mit Oberflächengruppen W zusammengebracht und umgesetzt werden, was vorteilhafterweise im für die endgültige Dispersion zu verwendenden Dispergiermedium geschieht, um eine erneute Entfernung des Reaktionsmediums zu vermeiden.

Sowohl für die Variante (a) als auch die Variante (b) gilt, daß die Spezies A bzw. D nicht notwendigerweise nur über eine Gruppe B und eine Gruppe Y bzw. E verfügen müssen, sondern daß es im Gegenteil in manchen Fällen vorteilhaft sein kann, wenn diese Spezies z. B. über zwei oder sogar drei Gruppen B bzw. E an den Teilchen mit den Oberflächengruppen X bzw. W verankert werden, zumindest solange gewährleistet ist, daß eine entspre-

chende mehrfache Verankerung aus sterischen Gründen überhaupt erfolgen kann.

Das soeben für den Fall größerer Teilchen mit Oberflächengruppen X und kleinerer Teilchen mit Oberflächengruppen W geschilderte Verfahren gemäß Alternative (b) kann quasi als chemische Beschichtung der größeren Teilchen mit den kleineren Teilchen aufgefaßt werden, wobei als Kupplungsmittel die Spezies D dienen. Demgegenüber kann das Verfahren gemäß Variante (c) des erfindungsgemäßen Verfahrens als elektrostatische Beschichtung von größeren Teilchen mit kleineren Teilchen bezeichnet werden. Bei dieser Variante muß in erster Linie dafür Sorge getragen werden, daß sich die Vorzeichen der Oberflächenladungen der beiden zu dispergierenden Teilchensorten (mit deutlich unterschiedlicher Teilchengröße) unterscheiden, so daß die größeren Teilchen aufgrund ihrer entgegengesetzten Oberflächenladung die kleineren Teilchen anziehen und umgekehrt. Naturgemäß ist dieses Verfahren um so effizienter, je höher die Oberflächenladungen der beteiligten Teilchen sind. Mit dem Ausdruck "deutlich unterschiedliche Teilchengröße" sollen hierin insbesondere Teilchen gemeint sein, deren (mittlere) Teilchengrößen sich mindestens um den Faktor 3, vorzugsweise mindestens den Faktor 5 und noch bevorzugter mindestens den Faktor 10 unterscheiden.

Die Aufladung der Oberflächen der beteiligten Teilchen kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Z.B. können eine oder beide Teilchensorten (separat) elektrostatisch aufgeladen werden und dann dem Dispergier-

medium gemeinsam oder nacheinander zugeführt werden.

Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Variante (c) werden die größeren und die kleineren Teilchen zunächst separat dispergiert und dann werden die so hergestellten Dispersionen zusammengegeben und vermischt, wobei die pH-Werte der separaten Dispersionen so gewählt werden, daß sowohl in diesen Dispersionen als auch in der resultierenden Dispersion (nach dem Zusammengeben) die Zeta-Potentiale der Teilchensorten ein unterschiedliches Vorzeichen aufweisen und insbesondere so beschaffen sind, daß sie einen möglichst großen positiven bzw. einen möglichst großen negativen Wert besitzen.

Das Zeta-Potential ist ein Maß für die Zahl der erzeugten Oberflächenladungen. Es ist pH-abhängig und in Relation zum isoelektrischen Punkt des jeweiligen Materials entweder positiv oder negativ. Mit anderen Worten, je höher das Zeta-Potential desto höher die Aufladung der Teilchen und desto höher die Anziehungs-

kraft für Teilchen entgegengesetzter Aufladung.

Vorzugsweise wird die Ausbildung negativer oder positiver Oberflächenladungen durch Zusatz einer Säure oder Base bewirkt bzw. unterstützt. Für diesen Zweck geeignete Säuren sind z. B. anorganische Säuren wie HCl, HNO₃, H₃PO₄ und H₂SO₄ sowie organische Carbonsäuren wie Essigsäure, Propionsäure, Citronensäure, Bernsteinsäure, Oxalsäure und Benzoesäure. Geeignete Basen sind z. B. NH3, NaOH, KOH, Ca(OH)2 sowie primäre, sekundäre und tertiäre aliphatische und aromatische Amine und Tetraalkylammoniumhydroxide. Voraussetzung

44 11 862 **A1** DE

für diese Ausführungsform der Variante (c) des erfindungsgemäßen Verfahrens ist jedoch, daß die ursprünglich eingesetzten Teilchen über Oberflächengruppen verfügen, die in Abhängigkeit vom gewählten pH-Wert (ausreichend) negativ oder positiv aufgeladen sind. Diese Anforderung wird von nicht-oberflächenmodifizierten Teilchen nicht immer erfüllt. Insbesondere muß berücksichtigt werden, daß zwei zu kombinierende Teilchensorten nicht nur jeweils über geeignete Oberflächengruppen, die in Abhängigkeit von pH-Wert positive oder negative Ladungen tragen, verfügen müssen, sondern daß diese Oberflächengruppen beim gewünschten pH-Wert der endgültigen Dispersion auch entgegengesetzte (und vorzugsweise möglichst große) Oberflächenladungen zeigen müssen, damit das Vorliegen starker Anziehungskräfte gewährleistet ist. So kann es auch im Fall der Variante (c) erforderlich sein, zumindest eine der beiden Teilchensorten an der Oberfläche so zu modifizieren, daß danach Teilchen mit Oberflächengruppen vorliegen, die zusammen mit der anderen Sorte von Teilchen die oben angegebenen Bedingungen erfüllen. Somit kann z. B. im Fall von größeren Teilchen mit Oberflächengruppen X, die in Kombination mit der anderen Teilchensorte für das pH-abhängige elektrostatische Beschichtungsverfahren nicht geeignet wären (z. B. weil beim gewünschten bzw. jedem pH-Wert die Zeta-Potentiale beider Teilchensorten dasselbe Vorzeichen aufweisen würden), so vorgegangen werden, daß man diese Teilchen zunächst mit Spezies A (wie oben in Variante (a) beschrieben) umsetzt, wobei die Gruppe Y der Spezies A eine solche ist, die beim gewünschten pH-Wert ein geeignetes Zeta-Potential aufweist. Wenn die andere Teilchensorte zwar ein Zeta-Potential mit "richtigem" Vorzeichen aber relativ geringem Wert aufweist, kann auch die zweite Teilchensorte entsprechend modifiziert werden, um danach über Oberflächengruppen zu verfügen, die beim gewünschten pH-Wert zwar immer noch dasselbe Vorzeichen aber einen größeren Wert des Zeta-Potentials

Wenn im Fall der Variante (c) eine der Teilchensorten bereits in einer geeigneten (aufgeladenen) Form vorliegt, muß selbstverständlich nur die andere Teilchensorte geeignet aufgeladen werden, gegebenenfalls nach vorheriger Oberflächenmodifizierung (wie oben beschrieben).

Im folgenden werden die zur Oberflächenmodifizierung in den obigen Varianten (a) bis (c) des erfindungsge-

25

55

mäßen Verfahrens einsetzbaren Spezies näher beschrieben.

Im Fall der Spezies A und D sind die Gruppen B und Y bzw. B und E zum Beispiel durch eine einfache (kovalente) Bindung oder (vorzugsweise) durch einen Kohlenwasserstoffrest miteinander verbunden. Dieser Kohlenwasserstoffrest kann ein oder mehrere Heteroatome, wie z. B. Halogen, O, S und N einschließen, entweder als Teil des Grundgerüsts und/oder lediglich daran gebunden (insbesondere im Fall von Halogen). Beim Kohlenwasserstoffrest kann es sich um einen gesättigten oder ungesättigten, aliphatischen, cycloaliphatischen oder aromatischen Kohlenwasserstoffrest oder Kombinationen davon handeln und vorzugsweise weist dieser Rest ein Molekulargewicht auf, das 500, insbesondere 300 und besonders bevorzugt 200 nicht übersteigt. Insbesondere wird es bevorzugt, Verbindungsgruppen einzusetzen, deren Grundgerüst nicht mehr als 30, insbesondere nicht mehr als 20 und besonders bevorzugt nicht mehr als 10 Atome (Kohlenstoffatome plus Heteroatome) umfaßt. Konkrete Beispiele für Verbindungsgruppen sind z. B. C_{2-20} —(Cyclo)alk(en)ylengruppen, wie z. B. Ethylen, Propylen, Butylen, (Cyclo)pentylen und (Cyclo)hexylen, C₅₋₁₂—(Hetero) arylen, wie z. B. Phenylen, Naphthylen und Pyridylen, sowie Kombinationen einer oder mehrerer dieser Gruppen.

Die Natur der Gruppen B, E und Y in den Spezies A und D hängt selbstverständlich von der Natur der auf den Oberflächen der zu dispergierenden Teilchen vorhandenen Gruppen ab. Bevorzugte Gruppen B, E und Y sind jedoch solche der Formeln —COT, —SO₂T, —POT₂, —OPOT₂, —OH, —NHR¹ und —CO—CHR¹—CO—, wobei T für Halogen (F, Cl, Br oder I), —OCO—, —OR¹ und —NR¹₂ steht (und gleich oder verschieden sein kann) und R1, gleich oder verschieden, H oder C1-8-Alkyl (vorzugsweise C1-4-Alkyl) repräsentiert, wobei Y zusätzlich auch eine Gruppe der Formel - CR²3 sein kann, in der R², gleich oder verschieden, für Wasserstoff, Halogen (insbesondere F und Cl) und C₁₋₈-Alkyl (vorzugsweise C₁₋₄-Alkyl) steht und eine Gruppe R² auch OR³ oder SR³ (R³ = C₁₋₈-Alkyl oder C₆₋₁₂-Aryl) sein kann. Die zusätzlichen Bedeutungen für Y erklären sich daraus, daß Y eine Gruppe ist, die mit keiner anderen Gruppe unter Ausbildung einer kovalenten, ionischen oder Komplexbindung reagieren muß sondern lediglich den an den Oberflächen der anderen zu dispergierenden Teilchensorte vorhandenen Gruppen ähneln bzw. gleichen soll, wobei diese Gruppen auch hydrophobe (unpola-

re) Gruppen sein können. Konkrete Beispiele für bevorzugte Spezies A und D sind z.B. die folgenden, die jedoch nicht als für die

vorliegende Erfindung beschränkend aufgefaßt werden dürfen.

Mono- und Polycarbonsäuren mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen, wie beispielsweise Essigsäure, Propionsäure, Buttersäure, Pentansäure, Hexansäure, Acrylsäure, Methacrylsäure, Crotonsäure, Citronensäure, Adipinsäure, Bernsteinsäure, Glutarsäure, Oxalsäure, Maleinsäure, Fumarsäure, Itaconsäure, Toluolsulfonsäure, Trifluoressigsäure, Stearinsäure, Trioxadecansäure und entsprechende Anhydride (wie z. B. Essigsäureanhydrid, Propionsäureanhydrid, Bernsteinsäureanhydrid und Maleinsäureanhydrid), Halogenide (wie z. B. Acetylchlorid, Propanoylchlorid, Butanoylchlorid und Valerylchlorid), Ester (z. B. Essigsäureethylester) und Amide (z. B. Acetamid).

Mono- und Polyamine, wie z. B. solche der allgemeinen Formel $R_{3-n}NH_n$, worin n=0,1 oder 2 und die Reste R unabhängig voneinander Alkylgruppen mit 1 bis 12, insbesondere 1 bis 6 und besonders bevorzugt 1 bis 4 Kohlenstoffatomen darstellen (z. B. Methyl, Ethyl, n- und i-Propyl und Butyl) und Alkylen-(insbesondere

Ethylen- und Propylen-)amine, beispielsweise Ethylendiamin, Propylendiamin und Diethylentriamin.

β-Dicarbonylverbindungen mit 4 bis 12, insbesondere 5 bis 8 Kohlenstoffatomen, wie z.B. Acetylaceton,

2.4-Hexandion, 3,5-Heptandion, Acetessigsäure und Acetessigsäure-C₁₋₄-alkylester. Verbindungen, die über mindestens zwei voneinander verschiedene funktionelle Gruppen verfügen, wie z. B. Alanin, Arginin, Asparagin, Asparaginsäure und andere Aminosäuren, sowie Betain, EDTA, Guanidinessigsäure, Guanidinpropionsäure, Guanidinbuttersäure, Azodicarbonamid, 8-Hydroxychinolin, 2,6-Pyridindicarbonsäure, Methacrylnitril, Diaminomaleonitril, Acetessigsäureimid, Guanin und Guanosin sowie Guanidincarbonat, Guanidinnitrat und Guanidinobenzimidazol.

44 11 862 DE

Andere bevorzugte Spezies A und D zur Verwendung in der vorliegenden Erfindung sind solche, bei denen wenigstens eine der Gruppen B und Y bzw. B und E die Formel -MZnR3-n oder -AlZmR2-m aufweisen, in der M für Si, Ti oder Zr steht, Z eine mit einer Oberflächengruppe X oder W reaktive Gruppe ist, R eine mit einer Oberflächengruppe X oder W nicht-reaktive Gruppe darstellt und gleiche oder unterschiedliche Gruppen repräsentiert, wenn (3-n) gleich 2 ist, n, 1, 2 oder 3, vorzugsweise 1 oder 2, ist und m oder 1 oder 2 ist Selbstverständlich können auch entsprechende Gruppen, in denen M bzw. Al durch Sc. Y, La, Ce, Nd, Nb, Ta, Mo, W, B usw. ersetzt sind, eingesetzt werden.

Besonders bevorzugt unter den obigen Gruppen werden solche, die Si enthalten. Konkrete Beispiele für

entsprechende Spezies sind die folgenden:

Mercaptopropyltrimethoxysilan, 3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat, 3-(Triethoxysilyl)propylbernsteinsäureanhydrid, Cyanoethyltrimethoxysilan, 3-Thiocyanatopropyltriethoxysilan, 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilan, 3-Aminopropyltriethoxysilan, 7-Oct-1-enyltrimethoxysilan, Phenyltrimeth-oxysilan, n-Butyltrimethoxysilan, n-Octyltrimethoxysilan, n-Decyltrimethoxysilan, n-Dodecyltriethoxysilan, n-Hexadecyl-trimethoxysilan, n-Octadecyltrimethoxysilan, n-Octadecyltri-chlorsilan, Dichlormethylvinylsilan, Diethoxymethylvinylsilan, Dimethyloctadecylmethoxysilan, tert-Butyldimethylchlor-silanmethyldisilazan, Diethoxydimethylsilan, Diethyltrimethylsilylphosphit, 2-(Diphenylmethylsilyl) ethanol, Diphenylsilandiol, Ethyl(diphenylmethylsilyl)acetat, Ethyl-2,2,5,5-tetramethyl-1,2,5-azadisilolidin-1-acetat, Ethyltriethoxysilan, Hydroxytriphenylsilan, Trimethylethoxysilan, Trimethylsilylacetat, Allyldimethylchlorsilan, (3-Cyanopropyl)dimethylchlorsilan und Vinyltriethoxysilan.

Zur (getrennten) Oberflächenmodifizierung werden die betreffenden Teilchen gewöhnlich in einem geeigneten, unter den Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmittel (Dispergiermedium), beispielsweise Wasser, einem aliphatischen oder aromatischen Kohlenwasserstoff wie Hexan oder Toluol oder einem Ether wie Diethylether, Tetrahydropyran oder THF oder einem polaren, protischen oder aprotischen Lösungsmittel (beispielsweise einem Alkohol wie Methanol, Ethanol, n- und i-Propanol und Butanol, einem Keton, wie z. B. Aceton und Butanon, einem Ester, wie z. B. Essigsäureethylester, einem Amid, wie z. B. Dimethylacetamid und Dimethylformamid, einem Sulfoxid oder Sulfon, wie z. B. Sulfolan und Dimethylsulfoxid) suspendiert und mit dem Oberflächenmodifizierungsmittel (beispielsweise Spezies A oder Spezies D) in geeigneter Weise (gegebenenfalls bei

erhöhter Temperatur und/oder in Anwesenheit eines Katalysators) umgesetzt.

Anschließend kann das Dispergiermittel abgezogen und das oberflächenmodifizierte Material gegebenenfalls gewaschen und getrocknet und in dem endgültigen Dispergiermedium (wäßrig und/oder organisch) redispergiert werden. Beispiele für geeignete Dispergiermedien sind die bereits oben als Beispiele für geeignete Medien für die Oberflächenmodifizierung genannten Lösungsmittel.

Das eingesetzte Dispergiermedium hat vorzugsweise einen Siedepunkt, der eine problemlose Entfernung desselben durch Destillation (gegebenenfalls unter Vakuum) ermöglicht. Bevorzugt werden Lösungsmittel mit einem Siedepunkt unter 200°C, insbesondere unter 150°C, obwohl auch die Verwendung von höhersiedenden

Flüssigkeiten (z. B. mit Siedepunkten > 350°C) selbstverständlich möglich ist.

Im Fall der Herstellung von keramischen Materialien, Gläsern und Kompositen beträgt der Gehalt an (endgültigem) Dispergiermedium im allgemeinen 10 bis 90, vorzugsweise 15 bis 85 und insbesondere 20 bis 80 Vol-%. Der Rest der Dispersion setzt sich aus (modifizierten) Ausgangspulvern, anorganischen und/oder organischen Prozeßhilfsmitteln und gegebenenfalls noch vorhandenen freien Modifizierungsmitteln (z. B. Spezies A oder Spezies D) zusammen.

Die erfindungsgemäß erhaltene homogene Dispersion kann entweder als solche weiterverarbeitet werden (siehe unten) oder das Dispergiermedium wird ganz oder teilweise (z. B. bis zu einer gewünschten Feststoffkonzentration) entfernt. Ein besonders bevorzugtes Verfahren zur Entfernung des Dispergiermediums (insbesondere wenn dieses Wasser umfaßt) ist die Gefriertrocknung in ihren verschiedenen Ausführungsformen (z. B.

Gefriersprühtrocknung).

Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren erhaltene homogene Dispersion bzw. die trockene homogene Mehrkomponenten-Mischung aus keramischen Pulvern kann dann zwecks Herstellung von Grünkörpern bzw. Sinterkörpern weiterverarbeitet werden. Der erfindungsgemäß erhältliche homogene keramische Schlicker kann z.B. direkt durch die eingangs erwähnten Formgebungsverfahren, z.B. durch Foliengießen, Schlickergießen, Druckgießen, Spritzgießen, Elektrophorese, Gel-Casting, Gefrierguß, Gefrierspritzguß oder Zentrifugieren, zu einem Grünkörper geformt werden.

Alternativ kann, wie oben erwähnt, aus dem Schlicker z. B. durch Filtration, Abdampfen des Dispergiermediums, Sprühtrocknen oder Gefriertrocknen ein Sinterpulver gewonnen werden. Dieses wird dann entweder als solches zu einem Grünkörper gepreßt oder aber man redispergiert das Sinterpulver, vorzugsweise unter Verwendung eines Tensids als Dispergierhilfe, und verarbeitet dann die Suspension nach einem der obengenannten Formverfahren zu einem Grünkörper. Als Dispergierhilfen eignen sich in dieser Ausführungsform z.B. anorganische Säuren, wie HCl, HNO3 und H3PO4; organische Säuren, wie Essigsäure, Propionsäure, Citronensäure und Bernsteinsäure; anorganische Basen, wie NaOH, KOH und Ca(OH)2; und organische Basen, wie primäre, sekundäre und tertiäre Amine sowie Tetraalkylammoniumhydroxide; organische Polyelektrolyte, wie Polyacrylsäure, Polymethacrylsäure, Polysulfonsäuren, Polycarbonsäuren, Salze (z. B. Na oder NH4) dieser Verbindungen, N,N-Dialkylimidazoline und N-Alkylpyridiniumsalze; oder nicht-ionische Tenside, wie Polyethylenoxide, Fettsäurealkylolamide, Saccharosefettsäureester, Trialkylaminoxide und Fettsäureester von Polyhydroxyverbindungen.

Der Grünkörper kann schließlich bei üblichen Temperaturen, die in den meisten Fällen im Bereich von 1000 bis 2500°C liegen, zu einem Sinterkörper gesintert werden. In bestimmten Fällen können die einsetzbaren

Sintertemperaturen aber auch deutlich niedriger sein, z. B. 250°C oder darunter.

Die folgenden Beispiele dienen der weiteren Erläuterung der vorliegenden Erfindung, ohne diese jedoch zu

beschränken.

Beispiel 1

Herstellung von Al₂O₃/SiC-Dispersionen gemäß Variante (a)

5

15

20

40

45

50

55

(a) Oberflächenmodifizierung von SiC-Pulvern in Toluol

In einem 500-ml-Dreihalsrundkolben, ausgestattet mit KPG-Rührer, Rückflußkühler und Trockenrohr, wurden 70 ml Toluol vorgelegt, dessen Wassergehalt mittels Karl-Fischer-Titration ermittelt wurde. Um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten, wurde dabei festgelegt, daß sich der Wassergehalt des eingesetzten Toluols in einem Bereich von 0,10 ± 0,04 Gew.-% bewegen mußte.

In weiteren 30 ml Toluol wurden 1,27 g Aminoethylaminopropyltrimethoxysilan bzw. 1,74 g 3-(Triethoxysilyl-propyl)bernsteinsäureanhydrid gelöst und unter Rühren in den Dreihalsrundkolben gegeben. Nach der Zugabe von 50 g SiC-Pulver (UF 45, Fa. Lonza) wurde die Suspension 5 Stunden bei 130°C gehalten. Das modifizierte SiC-Pulver wurde danach abfültriert und dreimal mit jeweils 100 ml Toluol gewaschen. Nach 16-stündigem Trocknen bei 120°C in einem Trockenschrank wurde das Pulver für die Schlickerherstellung aufgemahlen.

Eine analoge Versuchsvorschrift wurde auch für die Modifizierung von Si und B₄C eingesetzt. Für 50 g Pulver wurden dabei jeweils 2,46 g (B₄C) bzw. 0,68 g (Si) 3-(Triethoxysilylpropyl)bernsteinsäureanhydrid oder 1,80 g (B₄C) bzw. 0,49 g (Si) Aminoethylaminopropyltrimethoxysilan eingesetzt.

(b) Vereinigung von Al₂O₃ und SiC

In 100 ml destilliertem Wasser wurden 2 g eines Doppelkammpolymers mit sauren funktionellen Gruppen (Dapral EN 1469, Fa. ICI) gelöst und dann wurden 5,6 g des gemäß (a) mit Aminoethylaminopropyltrimethoxysilan oberflächenmodifizierten SiC-Pulvers zugegeben und mittels Ultraschall dispergiert. Darauf erfolgte die Zugabe von 128 g Al₂O₃-Pulver (CS 400 M, Fa. Martinswerk). Die resultierende Suspension wurde mittels Ultraschall vordispergiert, während die endgültige Homogenisierung der Suspension durch eine 2-stündige Mahlung in einer Rührwerkskugelmühle (1000 UpM) erfolgte.

Da die oberflächenchemischen Eigenschaften von SiC durch die vorgeschaltete Modifizierung desselben denen von Al₂O₃ im wesentlichen gleich waren, konnte eine homogene, stabile Zweikomponenten-Suspension mit 35 Vol.-% Feststoffgehalt und 5 Vol.-% SiC-Anteil hergestellt werden. Die Viskosität der Suspension betrug bei einer Scherrate von 200 s⁻¹ 12 mPa·s. Aus diesem Schlicker wurden durch Schlickerguß in Gipsformen Formkörper mit relativen Gründichten von 59—62% hergestellt, die bei 1800°C in fließender Stickstoffatmosphäre zu Sinterkörpern mit einer relativen Dichte über 98% gesintert wurden. Die Sinterkörper wiesen eine homogene Verteilung der SiC-Teilchen auf. Die mittlere Korngröße der Sinterkörper lag zwischen 2 und 2,5 μm, während Festigkeiten zwischen 650 und 700 MPa gemessen wurden.

Überraschenderweise führt die drucklose Verdichtung bei 1800°C somit zu sehr hohen Dichten unter Beibehaltung eines extrem feinen Gefüges. Dies kann nur auf eine deutlich verbesserte Homogenität des Schlickers zurückgeführt werden.

Beispiel 2

Chemische Beschichtung von SiC mit nanoskaligem Ruß gemäß Variante (b)

3,75 g Ruß mit Oberflächen-Carboxylgruppen (FW 200) wurden in einem Liter Toluol vorgelegt. Unter Rühren erfolgte die Zugabe von 150 g des gemäß Beispiel 1 (a) mit Aminoethylaminopropyltrimethoxysilan modifizierten SiC-Pulvers. Nach beendeter Zugabe wurde die Suspension 5 Stunden bei 130°C am Wasserabscheider umgesetzt. Nach dieser Reaktionszeit wurde das modifizierte Pulver abfiltriert, dreimal mit jeweils 100 ml Toluol gewaschen und bei 110°C 16 Stunden im Trockenschrank getrocknet. Es wurde ein optisch homogenes, tiefschwarzes Pulver erhalten.

Beispiel 3

Herstellung von Al₂O₃/TiN-Schlickern mit nanoskaligem TiN durch elektrostatische Beschichtung gemäß Variante (c)

Analog zur Vorgehensweise von Beispiel 1 wurden Al₂O₃-Schlicker mit TiN-Anteilen zwischen 1 und 5 Vol.-% hergestellt. Die Grundlage für die Herstellung homogener Al₂O₃/TiN-Schlicker über elektrostatische Beschichtung bilden die Zeta-Potentiale von Al₂O₃ und TiN, die im pH-Bereich zwischen 3 und 8 entgegengesetzte Vorzeichen aufweisen. Die Herstellung der Komposit-Schlicker erfolgte auf folgende Weise.

(a) Herstellung einer wäßrigen Al₂O₃-Suspension

Zur Herstellung einer wäßrigen Al₂O₃-Suspension (Al₂O₃-Pulver AKP 50 der Fa. Sumitomo) wurde die entsprechende Menge Wasser vorgelegt und eine eingewogene Menge an Al₂O₃-Pulver langsam unter ständigem Rühren zugegeben. Der pH-Wert wurde durch HCl-Zugabe bei Werten zwischen 3 und 4 gehalten. Die Suspension wurde zwischendurch ultrabeschallt, um eine effektive Dispergierung zu erzielen.

(b) Herstellung einer nanodispersen TiN-Suspension

Es wurde analog zu (a) vorgegangen, wobei als TiN ein nanoskaliges, analog dem Verfahren von Beispiel 1(a) oberflächenmodifiziertes Pulver verwendet wurde. Der pH-Wert der Suspension wurde mittels Tetrabutylammoniumhydroxid zwischen 3 und 9 gehalten.

(c) Herstellung der endgültigen Dispersion

Die in (a) und (b) oben hergestellten Al₂O₃— und TiN-Suspensionen wurden unter ständigem Rühren zusammengemischt und ultrabeschallt. Nach der Mischung beider Suspensionen stellten sich in dem Komposit-Schlikker pH-Werte zwischen 4 und 5 ein.

(d) Weiterverarbeitung

Die Stabilisierung des Komposit-Schlickers erfolgte durch Zugabe eines nichtionischen Schutzkolloids in einer Konzentration von 2 Gew.-% (bezogen auf Al₂O₃ und TiN) (Tween® 80, ICI).

Die Mengen an Dispergiermedium (Wasser), Al₂O₃ und TiN sowie das Verhältnis Al₂O₃/TiN waren so bemessen, daß Schlicker mit 1 bis 5 Vol-% nanoskaligem TiN und 20 bis 30 Vol-% Feststoffgehalt realisiert wurden (siehe Tabelle 1).

Die resultierenden Schlicker können direkt für Formgebungsprozesse wie Schlickergießen oder Schlickerdruckgießen eingesetzt werden oder nach einer Aufkonzentrierung zu Extrusionsmassen verarbeitet werden. Durch Schlickergießen hergestellte Grünkörper wiesen eine extrem homogene Verteilung der nanodispersen TiN-Teilchen in der Al₂O₃-Matrix auf.

Tabelle 1

Zahlenbeispiel zur Herstellung von 20 bzw. 30 Vol.-%igen Al₂O₃/TiN-Kompositschlickern mit TiN-Anteilen von 1 bis 5 Vol.-% (für 100 ml Schlicker)

TiN-Anteil		Feststoffgehalt	[Vol%]	
[Vol%]	20		30	
	Al ₂ O ₃ -Suspension	TiN-Suspension	Al ₂ O ₃ -Suspension	TiN-Suspension
1,0		1 g TiN in 30 ml	118 g Al ₂ O ₃ in 60 ml H ₂ O, pH = 3 - 4	1,56 g TiN in 10 ml H ₂ O, pH = 8 9
Schutzkolloid	1,58 g		2,40 g	
2,5		2,5 g TiN in 30 ml H ₂ O, pH = 8 - 9	116 g Al ₂ O ₃ in 60 ml H ₂ O, pH = 3 - 4	3,90 g TiN in 10 ml H ₂ O, pH = 8 9
Schutzkolloid	1,59 g		2,41 g	
5,0		5,21 g TiN in 30 ml H ₂ O, pH = 8 - 9	113 g Al ₂ O ₃ in 60 ml H ₂ O, pH = 3 - 4	
Schutzkolloid	1,60 g_		2,42 g	

Beispiel 4

Herstellung homogener Al₂O₃/SiC-Komposit-Schlicker durch elektrostatische Beschichtung gemäß Variante (c)

Aufgrund unterschiedlicher oberflächenchemischer Eigenschaften weisen die Al₂O₃- und SiC-Teilchen in wäßrigen Suspensionen im pH-Bereich zwischen 3 und 8 Oberflächenladungen mit entgegengesetzten Vorzeichen auf. Damit sind die Voraussetzungen für eine elektrostatische Beschichtung von Al₂O₃ mit SiC (oder umgekehrt) in diesem pH-Bereich erfüllt.

Beruhend auf diesem Prinzip wurden auf folgende Weise wäßrige Al₂O₃-Schlicker mit SiC-Anteilen zwischen 5 und 15 Vol.-% hergestellt.

(a) Herstellung einer wäßrigen Al₂O₃-Suspension

Zur Herstellung einer wäßrigen Al₂O₃-Suspension (Al₂O₃-Pulver CS 400 M, Fa. Martinswerk, d₅₀ ≈ 400 nm)

8

55

25

30

35

40

45

50

65

wurde die entsprechende Menge entionisierten Wassers vorgelegt und eine eingewogene Menge an Al₂O₃-Pulver wurde unter ständigem Rühren zugegeben. Der pH-Wert wurde hierbei durch HCl-Zugabe bei Werten zwischen 3 und 4 gehalten. Die Suspension wurde zwischendurch ultrabeschallt, um eine effektive Dispergierung zu erzielen.

(b) Herstellung der wäßrigen SiC-Suspension

Es wurde analog zu (a) vorgegangen, wobei als SiC-Pulver das nach Beispiel 1(a) oberflächenmodifizierte Pulver (TF 45, Fa. Lonza; mittlere Teilchengröße 90 nm) verwendet wurde. Der pH-Wert der Suspension wurde durch Zugabe von verdünntem Ammoniak zwischen 6 und 7 gehalten.

(c) Herstellung der endgültigen Dispersion

Die gemäß (a) und (b) oben hergestellten Suspensionen wurden unter ständigem Rühren zusammengemischt. Nach der Umsetzung stellte sich im resultierenden Schlicker ein pH-Wert zwischen 4 und 5 ein.

(d) Weiterverarbeitung

Die Stabilisierung des Komposit-Schlickers erfolgte durch Zugabe eines nichtionischen Schutzkolloids (Tween® 80, Fa. ICI) in einer Konzentration von 2 Gew. % bezogen auf die Gesamtfeststoffmasse.

Die hergestellten Schlicker sind in Tabelle 2 zusammengefaßt.

An den Schlickern mit 5 Vol.-% SiC und Feststoffgehalten von 30 Vol.-% wurden bei Scherraten von 200 s⁻¹ Viskositäten von 16 mPa·s. gemessen. Nach dem Schlickergießen in Gipsformen wurden aus diesem Schlicker Grünkörper mit Gründichten zwischen 0,56 und 0,58 erhalten, die sich durch eine sehr homogene SiC-Verteilung in der Al₂O₃-Matrix auszeichneten. Diese Grünkörper wurden bei 1800°C in fließender Stickstoffatmosphäre drucklos zu Sinterkörpern mit relativen Dichten von über 98% gesintert, an denen Biegebruchfestigkeiten von über 700 MPa gemessen wurden. Die homogene SiC-Verteilung in den Grünkörpern führte nach dem Sintern zu einem Gefüge mit mittleren Korngrößen zwischen 2 und 3 μm, was für ein Al₂O₃-Pulver mit mittleren Ausgangsteilchengrößen von 400 nm und für eine Sintertemperatur von 1800°C sehr fein war.

Zahlenbeispiel zur Herstellung von 20 bzw. 30 Vol.-%igen Al₂O₃/SiC-Kompositschlickern mit SiC-Anteilen zwischen 5 und 15 Vol.-% (für 100 ml Schlicker)

SiC-Anteil		Feststoffgehalt	[Vol%]	
[Vol%]	20		30	
[401. 70]	Al ₂ O ₃ -Suspension	SiC-Suspension	Al ₂ O ₃ -Suspension	SiC-Suspension
5,0	75,6 g Al ₂ O ₃ in 70 ml H ₂ O, pH = 3 -	3.2 g SiC in 10 ml	113 g Al ₂ O ₃ in 60 ml H ₂ O, pH = 3 - 4	4,8 g SiC in 10 ml H ₂ O, pH = 6 - 7
Schutzkolloid	1,57 g		2,35 g	
10	71,4 g Al ₂ O ₃ in 70 ml H ₂ O, pH = 3 -	6,4 g SiC in 10 ml H ₂ O, pH = 6 - 7	107 g Al ₂ O ₃ in 60 ml H ₂ O, pH = 3 - 4	9.6 g SiC in 10 ml H₂O, pH = 6 - 7
Schutzkolloid	1,55 g	·	2,33 g	
15	67,5 g Al ₂ O ₃ in 60 ml H ₂ O, pH = 3 -	9,69 g SiC in 20 ml H₂O, pH = 6 - 7	101,2 g Al ₂ O ₃ in 55 ml H ₂ O, pH = 3-4	14,4 g SiC in 15 ml H ₂ O, pH = 6 - 7
Schutzkolloid	1,54 g	·	2,31 g	

Die folgenden Beispiele sollen die Oberflächenmodifizierung von für die Herstellung von keramischen Materialien geeigneten Teilchen weiter veranschaulichen.

Beispiel 5

65

10

15

20

30

35

Oberflächenmodifizierung von Ruß

In einem 2-l-Dreihalsrundkolben, ausgestattet mit KPG-Rührer, Rückflußkühler und Trockenrohr, wurden 50 g Ruß vorgelegt. Zu diesem Ruß wurden 1,3 l Toluol gegeben, dessen Wassergehalt vor der Modifizierungsreaktion mittels Karl-Fischer-Titration ermittelt wurde. Um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten, wurde dabei festgelegt, daß sich der Wassergehalt des eingesetzten Toluol in einem Bereich von 0,10 ± 0,04 Gew.-% bewegen mußte.

In weiteren 0,2 l Toluol wurden 45,4 g Aminoethylaminopropylbernsteinsäureanhydrid gelöst und unter Rühren in den Dreihalsrundkolben gegeben. Die resultierende Suspension wurde 5 Stunden bei 130°C gehalten, worauf der oberflächenmodifizierte Ruß abfiltriert und dreimal mit jeweils 100 ml Toluol gewaschen wurde. Nach einer 16-stündigen Trocknung bei 120°C in einem Trockenschrank wurde das Pulver aufgemahlen.

Beispiel 6

10

25

40

50

55

60

65

Oberflächenmodifizierung von B₄C

In einem 500-ml-Dreihalsrundkolben, ausgestattet mit KPG-Rührer, Rückflußkühler und Trockenrohr, wurden 70 ml Toluol vorgelegt, dessen Wassergehalt vor der Modifizierungsreaktion mittels Karl-Fischer-Titration ermittelt wurde. Um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten, wurde dabei festgelegt, daß sich der Wassergehalt des eingesetzten Toluols in einem Bereich von 0,10 ± 0 04 Gew.-% bewegen mußte.

In weiteren 30 ml Toluol wurden 1,80 g Aminoethylaminopropyltrimethoxysilan bzw. 2,46 g 3-(Triethoxysilyl-propyl)bernsteinsäureanhydrid gelöst und unter Rühren in den Dreihalsrundkolben gegeben. Nach der Zugabe von 50 g B₄C wurde die Suspension 5 Stunden bei 130°C umgesetzt, worauf das modifizierte Pulver abfiltriert und dreimal mit jeweils 100 ml Toluol gewaschen wurde. Nach einer 16-stündigen Trocknung bei 120°C in einem Trockenschrank wurde das Pulver für die Schlickerherstellung aufgemahlen.

Beispiel 7

Oberflächenmodifizierung von n-TiN-Pulver

Zur Modifizierung von n-TiN-Pulver wurden 200 ml H₂O/Ethanol-Mischungen (1:1) in einem Dreihalskolben mit Rückflußkühler und Trockenrohr vorgelegt und 0,7 g Guanidinpropionsäure wurden dazugegeben. Nachdem die Guanidinpropionsäure unter Erhitzen und Rühren aufgelöst war, wurden 10 g n-TiN-Pulver portionsweise unter Rühren zugegeben, worauf 4 Stunden unter Rückfluß (90°C) erhitzt wurde. Die heiße Suspension wurde dann über eine Filternutsche (Porenweite 3 bis 6 µm) abfiltriert und gründlich mit der H₂O/Ethanol-Mischung gewaschen, worauf das Filtrat 10 Stunden bei 90°C getrocknet wurde. Das getrocknete Pulver konnte auf eine mittlere Teilchengröße von bis zu 40 nm redispergiert werden.

Patentansprüche

- 1. Verfahren zur Herstellung von homogenen Mehrkomponenten-Dispersionen, bei dem feindisperse Teilchen in einem wäßrigen und/oder organischen Medium dispergiert werden, dadurch gekennzeichnet, daß man
 - (a) im Falle des Vorliegens von Teilchensorten mit schlecht bzw. inkompatibler Natur der an der Oberfläche der Teilchensorten vorhandenen Gruppen mindestens eine Sorte von Teilchen mit Spezies A in Kontakt bringt, die über mindestens eine Gruppe B und mindestens eine Gruppe Y verfügen, wobei unter den eingesetzten Bedingungen die Gruppen B mit auf der Oberfläche dieser mindestens einen Sorte von Teilchen vorhandenen Gruppen X kovalente, ionische oder Komplexbindungen ausbilden und die Gruppen Y Gruppen sind, die hinsichtlich ihrer Natur mit den Oberflächengruppen der übrigen in der Dispersion vorhandenen Teilchensorte(n) kompatibel sind; oder
 - (b) im Falle des Vorliegens von Teilchensorten, von denen mindestens eine Sorte von Teilchen auf der Oberfläche Gruppen X aufweist und mindestens eine andere Sorte von Teilchen auf der Oberfläche Gruppen W aufweist, diese Teilchen mit Spezies D in Kontakt bringt, die über mindestens eine Gruppe B und mindestens eine Gruppe E verfügen, wobei unter den eingesetzten Bedingungen zum einen die Gruppen X und die Gruppen B und zum anderen die Gruppen E und die Gruppen W kovalente, ionische oder Komplexbindungen ausbilden; oder
 - (c) im Falle des Vorliegens von Teilchensorten mit deutlich unterschiedlicher Teilchengröße die Teilchen separat als solche oder in Dispersion mit einander entgegengesetzten Oberflächenladungen versieht und die so behandelten Teilchen dann vermischt
- 2. Verfahren nach Anspruch 1 (a), dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei den Gruppen Y und den Oberflächengruppen der besatten übrigen Teilchensorte(n) der Dispersion jeweils um hydrophile (lipopho-
- be) oder hydrophobe (lipophile) Gruppen handelt.

 3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei den Gruppen Y und den Oberflächengruppen der besagten übrigen Teilchensorte(n) der Dispersion jeweils um saure oder basische Gruppen oder jeweils um hydrophobe Gruppen handelt.
- 4. Verfahren nach Anspruch 1 (b), dadurch gekennzeichnet, daß eine Sorte von Teilchen deutlich größer ist als die andere(n) Sorte(n) von Teilchen.
- 5. Verfahren nach Anspruch 1 (c), dadurch gekennzeichnet, daß man die größeren und die kleineren Teilchen separat dispergiert und die so hergestellten Dispersionen zusammengibt und vermischt, wobei die pH-Werte der separaten Dispersionen so gewählt werden, daß sowohl in diesen Dispersionen als auch in der

esultierenden Dispersion die Zeta-Potentiale der Teilchensorten ein unterschiedliches Vorzeichen aufwei-	
sen. 5. Verfahren nach Anspruch 1 (c), dadurch gekennzeichnet, daß man zumindest eine Teilchensorte elektrostatisch auflädt, bevor man sie mit der anderen (entgegengesetzt geladenen) Teilchensorte in Kontakt bringt. 7. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die zu dispergierenden 7. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 der metallischen Ursprungs, insbesondere Teilchen solcher	5
Teilchen aus festen Teilchen anorganischen Oder Intetanischen Verwendung finden können, und Kohlenstoff- Substanzen, die bei der Herstellung keramischer Materialien Verwendung finden können, und Kohlenstoff- teilchen ausgewählt sind und vorzugsweise eine Teilchengröße im Bereich von 0,1 nm bis 10 µm aufweisen, teilchen ausgewählt sind und vorzugsweise eine Teilchengröße im Bereich von 0,1 nm bis 10 µm aufweisen, Werfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Teilchen solche aus B. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Teilchen solche aus B. Al, Ti, Zr, W, Mo, Cr, Zn und den davon abgeleiteten (Misch-)Oxiden, Oxidhydraten, Nitriden,	10
Carbiden, Siliziden, Boriden und Carbonitriden und Wischengen, Boriden, Boriden und Carbonitriden und Wischengen gekennzeichnet, daß mindestens eine der zu 9. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch über 100 nm aufweist. daß die 10. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 4 und 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die 10. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 4 und 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Gruppen B und Y bzw. die Gruppen B und E durch gegebenenfalls Heteroatome umfassende Kohlenwas-	15
serstoffreste miteinander verbunden sind. 11. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 4 und 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Spezies 11. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 4 und 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Spezies 11. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 4 und 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Spezies 11. Verfahren nach irgendeine MZ _n R _{3-n} oder —AlZ _m R _{2-m} umfassen, in der M für Abzw. D mindestens eine Gruppe ist, R eine mit einer Si, Ti oder Zr steht, Z eine mit einer Oberflächengruppe X oder W nicht-reaktive Gruppe darstellt und gleiche oder unterschiedliche Gruppen Oberflächengruppe X oder W nicht-reaktive Gruppe darstellt und gleiche oder unterschiedliche Gruppen	20
Oberflächengruppe X oder W mich verschieden 3 ist und m 1 oder 2 ist. repräsentiert, wenn (3-n) gleich 2 ist, n 1,2 oder 3 ist und m 1 oder 2 ist. 2. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 4 und 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß minde-12. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 4 und 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß minde-12. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 4 und 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß minde-12. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 4 und 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß minde-12. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 4 und 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß minde-12. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 4 und 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß minde-12. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 4 und 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß minde-12. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 4 und 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß minde-12. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 4 und 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß minde-12. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 4 und 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß minde-12. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 4 und 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß minde-12. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 4 und 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß minde-12. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 4 und 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß minde-12. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 4 und 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß minde 1 nach 12, daß minde 1 nach 12, daß minde 1 nach 1	25
C ₆₋₁₂ -Aryl) sein kann. 13. Homogene Dispersionen, erhältlich gemäß dem Verfahren von irgendeinem der Ansprüche 1 bis 12.	30
14. Verfahren zur Herstellung von nonlogenen Mein zum gemäß Anspruch 13 das Dispergiermedium ent-	
dadurch gekennzeichnet, daß man aus den Bispersionen gehanten gehanten der Bispersionen gehanten der Bispersionen der Bispersionen der Bispersionen der Bispersionen der Bispersionen gehanten gehanten der Bispersionen gehanten gehanten der Bispersionen gehanten g	35
dadurch gekennzeichnet, daß man aus den Dispersionen gehennzeichnet und/oder calciniert. fernt und die so erhaltenen Teilchen gegebenenfalls wäscht, trocknet und/oder calciniert.	35
dadurch gekennzeichnet, daß man aus den Dispersionen gemäß dem Verfahren von Anspruch 14. 15. Homogene Mehrkomponenten-Mischungen, erhältlich gemäß dem Verfahren von Anspruch 14. 16. Verfahren zur Herstellung keramischer Materialien, Gläser und Komposite, dadurch gekennzeichnet, daß man darin homogene Dispersionen gemäß Anspruch 13 und/oder homogene Mischungen gemäß	35 40
dadurch gekennzeichnet, daß man aus den Dispersionen gemäß dem Verfahren von Anspruch 14. 15. Homogene Mehrkomponenten-Mischungen, erhältlich gemäß dem Verfahren von Anspruch 14. 16. Verfahren zur Herstellung keramischer Materialien, Gläser und Komposite, dadurch gekennzeichnet, daß man darin homogene Dispersionen gemäß Anspruch 13 und/oder homogene Mischungen gemäß	
dadurch gekennzeichnet, daß man aus den Dispersionent fernt und die so erhaltenen Teilchen gegebenenfalls wäscht, trocknet und/oder calciniert. 15. Homogene Mehrkomponenten-Mischungen, erhältlich gemäß dem Verfahren von Anspruch 14. 16. Verfahren zur Herstellung keramischer Materialien, Gläser und Komposite, dadurch gekennzeichnet, daß man darin homogene Dispersionen gemäß Anspruch 13 und/oder homogene Mischungen gemäß Anspruch 15 einsetzt. 17. Keramische Materialien, Gläser und Komposite, erhältlich gemäß dem Verfahren von Anspruch 16.	40
dadurch gekennzeichnet, dab man aus den Dispersionen ten und/oder calciniert. fernt und die so erhaltenen Teilchen gegebenenfalls wäscht, trocknet und/oder calciniert. 15. Homogene Mehrkomponenten-Mischungen, erhältlich gemäß dem Verfahren von Anspruch 14. 16. Verfahren zur Herstellung keramischer Materialien, Gläser und Komposite, dadurch gekennzeichnet, daß man darin homogene Dispersionen gemäß Anspruch 13 und/oder homogene Mischungen gemäß Anspruch 15 einsetzt. 17. Keramische Materialien, Gläser und Komposite, erhältlich gemäß dem Verfahren von Anspruch 16. 17. Keramische Materialien, Gläser und Komposite, erhältlich gemäß dem Verfahren von Anspruch 16.	40
dadurch gekennzeichnet, daß man aus den Dispersionen und die so erhaltenen Teilchen gegebenenfalls wäscht, trocknet und/oder calciniert. 15. Homogene Mehrkomponenten-Mischungen, erhältlich gemäß dem Verfahren von Anspruch 14. 16. Verfahren zur Herstellung keramischer Materialien, Gläser und Komposite, dadurch gekennzeichnet, daß man darin homogene Dispersionen gemäß Anspruch 13 und/oder homogene Mischungen gemäß Anspruch 15 einsetzt. 17. Keramische Materialien, Gläser und Komposite, erhältlich gemäß dem Verfahren von Anspruch 16.	40
dadurch gekennzeichnet, dab man aus den Dispersionen ten und/oder calciniert. fernt und die so erhaltenen Teilchen gegebenenfalls wäscht, trocknet und/oder calciniert. 15. Homogene Mehrkomponenten-Mischungen, erhältlich gemäß dem Verfahren von Anspruch 14. 16. Verfahren zur Herstellung keramischer Materialien, Gläser und Komposite, dadurch gekennzeichnet, daß man darin homogene Dispersionen gemäß Anspruch 13 und/oder homogene Mischungen gemäß Anspruch 15 einsetzt. 17. Keramische Materialien, Gläser und Komposite, erhältlich gemäß dem Verfahren von Anspruch 16. 17. Keramische Materialien, Gläser und Komposite, erhältlich gemäß dem Verfahren von Anspruch 16.	40
dadurch gekennzeichnet, daß man aus den Dispersials wäscht, trocknet und/oder calciniert. fernt und die so erhaltenen Teilchen gegebenenfalls wäscht, trocknet und/oder calciniert. 15. Homogene Mehrkomponenten-Mischungen, erhältlich gemäß dem Verfahren von Anspruch 14. 16. Verfahren zur Herstellung keramischer Materialien, Gläser und Komposite, dadurch gekennzeichnet, daß man darin homogene Dispersionen gemäß Anspruch 13 und/oder homogene Mischungen gemäß Anspruch 15 einsetzt. 17. Keramische Materialien, Gläser und Komposite, erhältlich gemäß dem Verfahren von Anspruch 16.	40